

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-054897

(43) Date of publication of application: 04.05.1977

(51)Int.CI.

H05H 7/08 H01J 39/34

(21)Application number: 50-129218

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

29.10.1975

(72)Inventor: SAKUMICHI KUNIYUKI

TOKIKUCHI KATSUMI SHIKAMATA ICHIRO

**KOIKE HIDEKI** 

## (54) PLASMA ION SOURCE FOR SOLID MATERIALS

## (57)Abstract:

PURPOSE: In a device of drawing out ions from a spark chamber into which micro waves are introduced by means of inputting direct current magnetic field, the device is always smoothly operated by controlling independently the temperatures of spark chamber, path, and evaporation furnace by means of setting up an evaporation furnace in the spark chamber through the path.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁

# 公開特許公報

許 顧 19

拉许许要

\*\*\* 50° 10° 29°

3 %

危明の名称 固体物質用ブラズマイ 屻

東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社 日立製作所中央研究所内

Z

(12.6

特許川願人

東京都千代田区丸の内一丁円5番1分

14 皿

> 東京都千代田区丸の内--丁目5番1号 日立製作所 株式公社 電話東京 270-2111(大代表)

①特開昭 52-54897

43公開日 昭52.(1977)5.4

50-129218 **②)特願昭** 

昭知 (1975) 10 29 22出願日

(全7頁)

識別

广内整理番号

6914 51 2104 23.

52日本分類 136 F31 113 A342

51) Int. C12 HOSH 7/08

記号 HO/J 39/34

発明の名称 固体物質用プラズマイオン原 特許請求の範囲

マイクロ彼放電を使つたイオン原およびプラス マ原において、放電箱に管又は孔を介して蒸発炉 を付設することにより上記庶発炉から出た庶気を 上記管又は孔を癒して上記放電箱に導入せしめる ようにし、また上記無発炉の温度を、上配管又は 孔および放電箱の温度と同じか又は低く保持して 作動せしめることを特象とした固体物質用プラズ マイオン顔。

発明の詳細な説明

本発明は金属、半導体及び絶験物等、常温で固 体状の物質をマイクロ波放電によりイオン化する イオン旗およびプラスマ旗に関する。

第1図は従来のマイクロ波放電形固体物質用イ オン原を示す図である。マイクロ彼は例えば同軸 顧路 1 を递して放電箱 2 の中に導入される。(そ の他、矩形導波管、円形導波管、リッジ導波管を 通してマイクロ波を導入してもよい。)3はマイ クロ波を通し且つ真空を保つための絶縁物である。 同軸線路1を用いる場合、マイクロ波はアンテナ 4 によりイオン化箱中に放射される。5 はイオン 化箱中に磁場を生ぜしめるためのコイルである。 6 け肉体物質を蒸発させるための蒸発炉で、とこ で発生した蒸気は上記マイクロ波による磁場中の 放電によりイオン化され、イオン化箱2の中には との元素のイオンと電子により構成されたプラメ マが充満する。7はこのブラメマからイオンのみ を引出すための引出しレンスであり、8はイオン ピームである。しかるにこのような従来のイオン 原においては成発炉6から出た蒸気のうちかたり の割合のものは放電箱2の壁、アンテナ4かよび 絶験物3に付着してしまう。特に金属元素の場合 には絶縁物3には付滑して出来る金属導体被膜は、 マイクロ波が同軸線路1から放電箱2の中に入る のをさまたけてしまうため、まつたくマイクロ波 イオン原としての機能をはたしえない。

本発明は、それぞれ温度調節機構を有した蒸発。 炉、管叉は孔および放電箱によつて構成し且つ、

悪発炉の塩度を上配管又は孔むよび放電箱の湿度 より低く保持して作動せしめることにより、上配 した従来のブラメマ顔かよびイオン顔の欠点を無 くしたことを特徴としたイオン顔を提供するもの である。

第2図は本発明の原理を説明するものである。 蒸発炉6の中には金属等、常温で固体の試料が入 れてある。いまかりに、無発炉6、管9かよび放 電箱2が同じ温度に保たれているとする。また無 発炉6、放電箱2及びイオン引出しレンズ7の外 にかけるマイクロ波放電がおこたつていないとき の試料無気圧をそれぞれP。、P。とすれば 次式が成りたつ。

$$(P_1 - P_1) C_1 = (P_1 - P_2) C_2 = Q$$
 ... (2)  
 $P_1 > P_2 > P_3$  ... (2)

ここでで、、C。はそれぞれ皆9かよびイオン引出しレンズ7のコンダクタンスでQは武科蒸気の流量である。P。はこの温度における武科の飽和蒸気圧であり、放電箱2内の圧力P。は飽和蒸気圧以下であるから、試料が放電箱の盛面に析出

特別 第152-54897 (2) してくることはない。つきり金属は料の場合でもこれがマイクロ波通路を塞ぐことはない。以上は蒸発炉6、管りかよび放電箱2が同じ返展であると仮定してかこなったが、無発炉6を放電箱2かよび管りより低い温度で作動させた場合には上と同様に放電箱2内に成科が析出することなく、同様の効果が期待できる。よつて、特に金属導体を蒸発物質に遅んでも絶縁物3に金属被優が形成されることがないため、十分にマイクロ波ブラズマ・イオン旗として動作可能となる。またさらに、管りのコンダクタンスより比較的小さく過ペばア。≫ア、となるから四式は

Q≈P.C. … 四 となる。つまり試科の庇量は孫発伊内の試料飽和 蒸気圧に比例する。これは孫発伊の温度の函数で あるから孫発炉6の温度を制御することにより、 流量Qを制御できる。したがつて孫発炉6の温度 を管9⇒よび放電箱2の温度より低い範囲で変化

させることにより、上記の効果をもたせたがら流

量Qを制御することが可能となる。なお、以上の 議論は放電箱2でマイクロ放電がないという仮定 にたつたが、マイクロ波放電がおこつている場合 についても河豚の結果が得られる。

一般にマイクロ波イオン原の放電箱は特に加熱 機構を有しない場合でも数百度になるので、例え は試料にリン(150℃で10<sup>-1</sup> Torr の飽和蒸 気圧)を使つた場合には放電箱2は特に加熱する 必要はなくむしろ蒸発炉6を放電箱2から速ざけ て温度を制御しなければならない。

第3図は本発明の実施例を示す図である。10、 11、12はそれぞれ蒸発炉6、管9かよび放電 箱2を加熱するためのヒーターである。このよう な構成で、ヒーターへの電流を制御すれば上述の 効果がえられる。

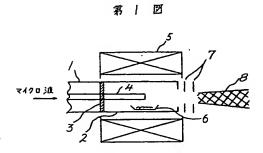
また第4図は本発明の別の実施例を示したものである。マイクロ波チョーク構造13及び14によって放電箱2はマイクロ波的には短絡で熱的には絶縁状態になっている。チョーク構造13においてA点から入つたマイクロ波はB点を通り、C

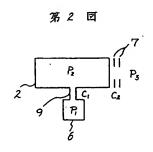
このようなチョーク構造を多皮化すれば熱絶球効果がさらに上がることは明らかである。また以上はイオン原についてのみ述べたが第3回をよび第4回においてイオン引出しレンズ7を除去すればブラズマ原になる。

図面の簡単な説明

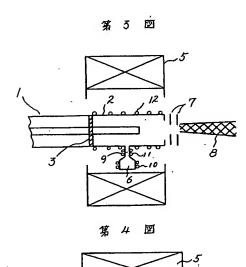
## 特朗 凯52--54897(3)

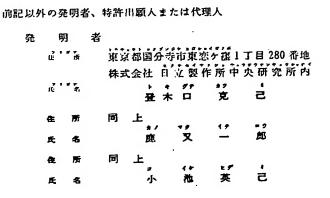
第1図は従来のマイクロ波イオン原を示す図。 第2図は本発明の原理を説明する図。第3図かよ び第4図は本発明の実施例を説明する図である。 代理人 弁理士 海田利幸





添附当類の目録





## **手 続 補 正 (自発)**

補 正 朔·細

昭和51年 7月26日

特許庁長官 片山石郎 股

- 1. 事件の表示 昭和50年特許顧第129218号
- 2. 発明の名称 固体物質用プラズマイオン原
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 (510) 株式会社 日立製作所

4. 復代理人

住所・東京都千代旧区丸の内二丁目4 行1号 丸ビル661区 (〒100) (電話214-C502) 氏名 (6835) 代理人弁理士 中 村 純 之 島

- 5. 補正により増加する発明の数 1
- 6. 補正の対象 明細書全文および全図面。
- 7. 補正の内容 添付のとおり。



第1 図は、マイクロ波放電形固体物質用イオン 源の最も一般的な構成を示す図である。

矢印で示したマイクロ波は、例えば、同軸線路 1 を通して放電(イオン化)箱2の中に導入され る(その他、矩形導波管、円形導波管、リッジ導 波管を迫してマイクロ波を導入してもよい)。 ろ はマイクロ波を放電箱2内に通し、かつ放電箱2 内を直空に保つための絶殺物である。 同酬経路1 を用いる場合,マイクロ波はアンテナ4により放 砥箱 2 中に放射される。 5 は放成箱 2 中に磁場を 発生させるためのコイルである。6は固体物質を 蒸発させるために放電箱2内に設けられた蒸発炉. て、ととて発生した固体物質の蒸気は上記マイク・ ロ波による磁場中の放電によりイオン化され, 放· **山箱2の中には、この元素のイオンと電子により** 様成されたブラズマが充満する。 7 はこのブラズ・ マから出口孔11を通してイオンを放は箱2外に・ 引出すための引出しレンズであり、8は引出され、 たイオンピームである。しかし、とのような構造・ のイオン頭においては、蒸発炉もから出た蒸気の。 1 発明の名称 固体物質用ブラズマイオン顔

2. 特許請求の範囲

1 放電箱に直流磁場を印加し、さらにマイクロ波を導入することによつてマイクロ波放電を起こし、上配放電箱からイオン又はブラズマを収り出す装置において、上記放電箱に通路を介して蒸発炉を付設し、上記蒸発炉内で蒸気化した固体物質を上記通路より上記放電箱内に導入し、上記固体物質のイオン又はブラズマを発生させることを特徴とする固体物質用ブラズマイオン源。

2 特許請求の範囲第1項記載のブラズマイオン源において、上記放電箱および通路を加熱しうる運造のものとしたことを特徴とする固体物質用でラズマイオン源。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、金属、半導体及び絶象物等の常温で 固体状の物質をマイクロ波放電によりイオン化するイオン原およびブラズマ源に関する。

本発明は、以上のような欠点をなくしたブラズマイオン限を提供するものである。

 することを防止したものである。

以下においては、本発明をイオン源として用いる場合について説明する。

第2図は、本発明の原理を説明するための図である。

本発明においては、蒸発炉6を放電箱2の外部に設け、両者をコンダクタンスの小さな通路9によって接続する。蒸発炉6の甲に金属等の常温では固体の試料を入れて試料を蒸発させ、放電箱2を経て出口孔17から出る試料蒸気の流れを作ったとする。いま、蒸発炉6、放電箱2及びイオン引出しレンズ7の外側における試料蒸気圧をそれぞれP1、P2、P3とすれば、次式が成り立つ。

$$(P_1-P_2)C_1 = (P_2-P_3)C_2 = Q$$
 .....(1)

ととで、C1、C2 はそれぞれ通路 9 かよび出口 孔 1 7 とイオン引出しレンズ 1 7 とを合わせたコ・ ンダクタンスで、Qは試料蒸気の施量である。ま た、一枚に、イオン引出しレンズ 1より外側は常か

T1 、 T2 とすれば、放電箱の壁面に固体物質が析出しないためには、放電箱の温度 T2 が圧力 P2 を飽和蒸気圧とする固体物質の温度より高ければよい。つまり、(5)、(7) 式をつかつて

$$T_2 > \frac{A}{B - \log P_2} = \frac{A}{B - \log P_1 + \log (1 + C_2/C_1)}$$

であればよい。このようにすれば、金属を蒸発物質に遅んでも絶縁物 3 上に金属被膜が形成される ことがないため、十分にマイクロ波ブラズマ・イ オン原として動作可能となる。

さらに、管9のコンダクタンス  $C_1$  を出口孔 1 7 と引出しレンズ 1 を合わせたコンダクタンス  $C_2$  1 り十分小さく選べば、 $P_1\gg P_2$  となるから、(1) 式は

特別 昭52-54897(5) 温(すなわち、放電箱 2 よりかなり低い温度)で あるため、放電箱 2 から流出する試料蒸気は凝縮 する。すなわち、

$$P_2 \gg P_3$$
 .....(3):

が成り立つので、(1) 式から

$$P_2 = (C_1/C_1+C_2) \cdot P_1 - (5)$$

が成り立つ。

一方、温度Tのときの固体物質の飽和蒸気圧Ps

$$log P_S = -\frac{A}{T} + B \qquad (6)$$

と扱わせるので

$$T = \frac{A}{B - \log P_s} \qquad (7)$$

となる。ここで、A かよび B は 物質により決定される定数である。

いま、蒸発炉の温度と放電箱の温度をそれぞれっ

により、流量Qを制御できる。したがつて、蒸発炉の温度を管りおよび放電箱2の温度より低い範囲で変化させることにより、上記の効果をもたせながら流量Qを制御することが可能となる。

いま、一つの実例を考える。たとえば、連路? の内径を1 mm、長さを1 0 mmとし、放電箱2の 出口孔17かよびレンズ7の新面は 3 mm×20 mm とし、それぞれの板の厚みが1 mmであるとすれ

となる。そこで、蒸発炉 6 の中にリン(P)を入れ、200℃に加熱したとすると

$$P_1 \approx 2.5 \times 10^{-1} \text{ Torr}$$

のリン蒸気が発生する。したがつて、(5)式から・

となる。このためには、放電箱6を圧在200℃…

以上に加熱しておけばよいことになる。そうする ことによつて、20mA以上のイオンビームが引 出せる。なお、この場合、マイクロ波としては、 245 GHz、 直流磁場としては、800~2000 ガウスを使用した。

一般に、マイクロ波イオン酸の放電箱は、とくに加熱設構を有しない場合でも数百度になるので、たとえば、試料にリン(150℃で10<sup>-3</sup> Torrの 応和蒸気圧)を使つた場合には、放電箱2は、とくに加熱する必要はなく、むしろ蒸発炉6を放電<sup>11</sup>箱2から遠ざけて温度を制御しなければならない。第3図は、本発明の実施例を示す図である。

図にかいて、10、11かよび12は、それぞ れ蒸発炉6、通路9かよび放電箱2を加熱するた めのヒーターである。このような構成で、ヒーター への電流を創御すれば上述の効果が得られる。

また、 第 4 図は、 本発明の他の実施例を示した。 ものである。

図において、マイクロ波チョーク減造13及び、 14によつて放電箱2はマイクロ波的には短絡です

**特開 昭52 - 5 4 8 9 7 (6)** 熱的には絶縁状態になつている。チョーク 13においてバA点から入つたマイクロ波はB点 を通り、C点で反射して帰つてくる。A-B及び B-C間の距離はそれぞれ波長の 1/4 になつてい る。A点からの入射波とC点からの反射波が干渉 し合つて定在波が立つが、B点では世圧振幅が起. 大となり、襞面は流はゼロとなる。したがつて、 マイクロ波はB点における小さな空族Dを通りぬ けることはできない。また、A点からチョーク様 造を見たインピーダンスはゼロとなり,マイクロ" 彼的にはA点の空隙は無いのと同じになる。また: チョーク構造14のE点からF点までの距離は波。 長の1/4 である。上記チョーク構造13および 1 4 の内部にはチッ化ポロンまたはアルミナ磁器: などの絶縁物15を充塡してある。16は導体です 空隙Dを作つている。一般に、導体16は放電箱・ 2と一体に形成される。

上記のようなチョーク構造を多段にすれば、熱・ 漁線効果がさらに上がることは明らかである。ま た、以上はイオン顔についてのみ述べたが、第3:3

図および第 4 図において、イオン引出しレンズ 7 を除去すればブラズマ源になる。したがつて、 C の場合には、 (1) 式に示したコンダクタンス C2 は放電箱 2 の出口孔 1 7 のみによるものとなる。

以上の説明において、マイクロ波導入方法として同軸線路を用いた場合のみについて説明したが、本発明は、その他、矩形導波管、リッジ導波管等を用いてマイクロ波を導入する場合にも当然適用される。それは、何を用いても放電箱を形成するためには、真空封止用の絶縁物が必要であるからてある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来のマイクロ波イオン原を示す図。 第2 図は本発明の原理を説明するための図。第3 図および第4 図は本発明の実施例を示す図である。 図において

1:问题接路

2:放電箱

3: 絶緣物

4:アンテナ

5:コイル

6 : 蒸発炉

7:引出 レレンズ

8: イオンビーム

9:通路

10,11,12:2-3-

13,14:マイクロ波チョーク構造

15: 滟緑物

16:導体

17:出口孔

復代理人弁理士 中村神之助

